## レーダー法による電離電子の位置測定と電波による収束の基礎研究

### An Early Stages of Study in Position and Convergence

### of Ionization Electrons by Radar Method

内海 潤一郎 B, 赤川 和希 A, 林田 智樹 A, 千葉 雅美 C, 上條 敏生 C, 矢吹 文昭 倫明#,A), 金岩 <sup>C)</sup>, 小田木 秀斗 <sup>C)</sup>, 近 匡 <sup>D)</sup>, 清水 裕 <sup>D)</sup>, 藤井 政俊 <sup>E)</sup> Michiaki Utsumi <sup>#,A)</sup>, Junichiro Kanaiwa <sup>B)</sup>, Kazuki Akagawa <sup>A)</sup>, Tomoki Hayashida <sup>A)</sup>, Masami Chiba <sup>C)</sup>,

Toshio Kamijyo <sup>C)</sup>, Fumiaki Yabuki <sup>C)</sup>, Syuto Odagi <sup>C)</sup>, Tadashi Kon <sup>D)</sup>, Yutaka Shimizu <sup>D)</sup>, Masatoshi Fujii <sup>E)</sup>

<sup>A)</sup> Department of Nuclear Engineering, Tokai University

<sup>B)</sup> Graduate school of Engineering Course of Applied Science, Tokai University

<sup>c)</sup> Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Metropolitan University,

<sup>D)</sup> Faculty of Science and Technology, Seikei University

E) School of Medicine, Shimane University

### Abstract

A precise measurement of the microwave reflection from electrons beam excitation plasma have performed. The plasma reflection signals were measured by null method at 435MHz microwave and the frequency properties of the incident microwave scanning from 100MHz to 1.5GHz of the plasma reflection were also measured. The clear evidence of the microwave reflection signals was confirmed, but the frequency dependence of the reflection was not confirmed. In order to confirm clear frequency dependences of the microwave reflection from the plasma, it is expected of the improvement of a new gas enclosure vessel.

Keyword: microwave reflection, plasma confinement, Doppler shift

### 1. はじめに

我々は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発 機構高崎量子応用研究所の1号加速器を使って、平 成 21 年度から平成 26 年度の期間に、 "超高エネル ギーニュートリノ検出器のためのパルス電子ビーム の照射による誘電体温度上昇と電波反射測定" (課 題研究番号 14017) [1,2]を行ってきた。これは電波反 射が誘電体の温度上昇による誘電率の変化によるも のと考え、岩塩と氷(固体)に電子ビーム照射中に 同時に電波を入射し、電波の反射と位相変化を観測 する実験である。これまでの研究内容と成果として、 電子ビーム照射による岩塩、および氷からの電波反 射が確認され、電波反射の位相および位置が測定さ れた。また、これらの結果が温度上昇による屈折率 上昇を考慮した電波反射のシミュレーションの結果 と一致した。本研究は長年行ってきたこの微弱電波 反射測定の技術を利用して、気体プラズマからの電 波反射を測定し、電波によるプラズマの収縮を確認 することが目的である。

電離層では、太陽からの放射線により気体分子が電 離したプラズマ状態になっている。電離層に自身のプラ ズマ振動数より低い周波数の電波が入射したとき屈折 率が1より大きくなり、電波を反射する。この電波の反射 現象を利用して、ラジオ放送や無線などが地球の裏側 まで送、受信され通信が可能となっている。

プラズマに対してそのプラズマ周波数に非常に近い が少しだけ低い周波数の電波が入射するとき、電波の 進行方向と逆方向に運動する粒子によって反射される。 しかし、電波の進行方向と同じ方向(順方向)に運動す るプラズマに対しては反射しない。これはドップラー効果 によって、順方向に運動する粒子と逆方向に運動する 粒子では観測される電波の振動数が変化するからであ る。つまり、近づいてくる電波の振動数は高く、遠ざかる 電波の周波数は低くなるからです。逆方向に運動する プラズマには大きな反跳運動量を、順方向に運動する プラズマには小さな反跳運動量しか与えない。本研究 ではプラズマに照射する電波に二つの役割【(1)電波に よるプラズマ収束、(2)電波反射の位相測定からプラズ マ中の電離電子の位置情報の取得】を担わせ、プラズ マ収束を定量評価する。まず、最初に電離状態を比較 的、長く保つことができる希ガスであるアルゴンに 高エネルギー電子を照射し、生成されるプラズマに 電波を入射して、その反射波の測定を行った。

### 2. 実験

2015年度は、高崎量子応用研究所の1号加速器で 電子ビーム照射実験を2回行った。435 MHz 電波に よる零位法を用いた電波反射の測定実験とネットワ ークアナライザーを使用しての、入射電波周波数300 MHz から 1.5 GHz までの反射強度の周波数スキャン 実験である。両実験共に市販のポリカーボネート成

型真空デシケーター(アズワン株式会社、MVD-300、 電波反射容器ということにする。)と対数周期アン テナ (SCHWARZBECK UHALP 9108 A1(1098) 300MHz~1.5GHz)を使用し反射電波を S11 モード で測定した。両実験共に電波反射容器とアンテナの 配置は同じである。Figure 1 は電子ビーム照射の概略 図を示し、写真1は、対数周期アンテナが見える角 度からの写真を示している。鉛直上方より電子ビー ムがシート状に照射され、照射と同時に水平方向か ら電波を入射し、反射波を測定する。通常の電子ビ ーム照射では所定の加速電圧とビーム電流に到達後 ビームシャッターを開くが、シャッターの開閉の際 に電波の反射が変化し、プラズマからの電波反射と 区別できなくなったために、シャッターを開いたま ま電圧、電流を上昇させた。電圧、電流が所定の値 に達した時から 60 秒間照射実験を行った。したがっ て、実際には電子ビームは 60 秒間だけではなく、電 流が上昇しているときにもガスに照射されている。 ガス容器の保護のために容器の上部と下部に厚さ1 cmのアルミ板を取り付けた。電子がガス容器の中央 を通過するために上部と下部の中央に矩形の穴をあ け、この部分に、厚さ 0.5 mmのアルミの照射窓(7 cm ×2 cm)を設置した。また、アルゴンガスは大気圧 でフローした。

#### 2.1 電波反射測定実験

2 MeV,1 mA~6mA の電子ビーム照射による周波数 435 MHz 電波入射に対する電波反射強度を測定した。 鉛直方向からの電子ビームに対して、水平方向から 対数周期アンテナにより、電波を入射し同時に、S11 モードで零位法により、電波反射を測定した。読み 取り回路ロジックを図2に示す。反射波の微小変化 を測定する為に零位法を用いた。課題研究番号14017 で構築した National Instruments 社の LabVIEW system による自動振幅負帰還装置を使用した。この装置は、 測定した振幅値をゼロとするように参照信号の可変 減衰器と Variable Phase shifter (可変移相器)を同時調 整する。Splitter と circulator によりそれぞれ分離され た参照信号と反射波は Combiner で足し合わされる。 可変移相器を制御してゼロ調整を LabVIEW system が行う。電子ビーム照射直前に自動振幅負帰還装置 によるゼロ調整を中止し、この振幅測定により電波 反射率(電力)を得る。可変移相器を通過後の信号 は参照信号(reference)として合成器(Combiner) で反射(reflected) 信号と合成される。合成器出力は 分配器により Textronix 社のリアルタイムスペクト ラムアナライザ RSA3303B (RSA) と検波器 (Detector) へ分岐され、RSA3303B はタイムドメインで合成器 出力を測定する。検波された信号は LabVIEW system の ADC でディジタル化され、ディジタル化された信 号は外部コンピュータに記録される。その大きさに 応じて制御プログラムが計算した可変位移相器供給 用電圧は外部コンピュータに記録される。電圧出力 値は LabVIEW system の DAC よってアナログ変換さ れた制御電圧は可変移相器へ供給され参照信号の位

相を制御する。

2.2 周波数依存性



Argon gas filling Desiccator

Figure 1 over view of the experiment



ネットワークアナライザー(E5061A)を用いて、 100 MHz~1.5 GHzの入射電波に対する反射電波強 度を調べた。前の実験と同様に真空デシケーターに アルゴンガスをフローしながら鉛直上方より電子ビ ームを照射し、水平方向から対数周期アンテナによ り電波を入射した。また、ビームシャッターの開閉 によるノイズを避けるためにビームシャッターは開 いたまま電子ビームの加速および電流調整を行った。 電子ビームのエネルギーは2 MeV で電流を1,2,4, 6,8 mAの5回実験を行った。所定の電流に到達し

Reflection Rate[dBm

Beam State

3.2

2.7

state [V] 2.2

-20

-30

-40 dBm -50

-60

てから60秒間ビームを照射した。

### 3. 結果

図3は電波反射測定結果を示している。電子ビー ムのエネルギーは2 MeV で電流は1 mA である。青 プロットは入射信号 -10 dBm. 435 MHz の電波に対 する反射率を示している。縦軸は電波反射の電力を dBm で表し、横軸は時間[s]である。また、第2縦軸 はオレンジプロットのビームステータスを電圧[V] で表している。黒の実線は電波反射の20秒移動平均 を示している。加速器の状態は領域 A(緑),B(青),C(赤)で表されている。領域 A(緑)は電圧 上昇領域、B(青)は電流上昇領域、C(赤)は実験(60) 秒)の領域を示している。この結果より、アルゴン ガスへの電子ビーム照射による 435 MHz 電波の反射 が確認された。電流が 1mA になる前に、反射強度が 飽和していることが分かる。これは、零位法の感度 が高く-40 dBm のあたりで、信号が飽和したと考え

図4は2MeV,6mAの電波入射に対する電波反射



の入射電波の周波数特性を示している。実線(青) は電子線照射前の反射特性を示し、プロット(橙) は電子線照射中の周波数特性を示している。電子線 を照射しなくても電波の反射は観測された。これは、 アルゴンガスの容器であるポリカーボネート製の容 器自身の扉部分に蝶番、側面にガス圧力計、バルブ 等の金属部品が取り付けてあることと電子ビームを 遮蔽するために、容器の上下部分に1 cm 厚のアルミ 板が取り付けられていることによると考えられる。 特に 100 MHz~270 MHz における電波反射強度比は 電子ビーム照射前、照射中ともかなり高いのでこの 部分は省略した。また、300MHz~1500MHz におい ては、電子ビーム照射前と照射中における電波反射 強度の違いはわずかでプロットと実線が殆どすべて





to 1.5GHz(Ar,2MeV,6mA)

の周波数で重なっている。そこで反射強度の低い周 波数を6点ピックアップしてこの周波数つまり338、 434、522、893、1232、1463MHz において電子線照 射前と照射中の反射強度の変化を図 5 にプロットし た。図5より、約300 MHzから1.5 GHzの入射電波 に対して電波反射率は 0.015 より低く、900MHz 付近 で反射強度が極小となり 1300MHz 付近に極大があ るようにも見える。

#### 4. まとめ

希ガスのアルゴンプラズマからの電波反射の測定 を行うために、アルゴンに電子ビームを照射し、発 生したプラズマに対する電波の反射を S11 モードに よるゼロ位法およびネットワークアナライザーによ

#weaklepton@tokai-u.jp

り測定した。ゼロ位法により、2 MeV, 1 mA 電子ビ ーム入射時の電波反射が観測された。反射強度は-40 dBm を超える大きな信号であった。また、ネットワ ークアナライザーによる 100 MHz~1.5 GHz 電波反 射の測定を行った。電波反射はアルゴン容器の金属 部分等からの反射波が入り混じって観測され、すべ ての周波数に対する反射波を測定することが困難で あったが、反射強度の低い周波数を 6 点選んで電子 照射前と照射中の反射強度の差の周波数特性を調べ たが、プラズマ周波数に相当する顕著なピークは確 認できなかった。これは反射強度の低い 6 点につい てのみ調べたのであり、もう少し詳細に調べること が必要であると思われる。その為にはプラズマ以外 からの電波反射の原因(金属部品等)を可能な限り 取り除き電波反射のノイズ成分を低減させることが 重要であると思われる。

- [1] M. Chiba et al., Nuclear Instr. and Meth, A662 (2012) pp. S222-S225. doi:10.1016/j.nima.2010.11.165
- [2] M. Chiba et al., N JAEA-Review 2014-050, 4-29 (2015) pp.157.